DERWENT-ACC-NO: 2000-418322

DERWENT-WEEK:

200348

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Phase-difference board for

reflection-type liquid

crystal display device, has optical

anisotropy layer and

polymer layer whose retardation

values measured at

respective wavelengths satisfy

specific relation

INVENTOR: ARAKAWA, K; ICHIHASHI, M; KAWATA, K

PATENT-ASSIGNEE: FUJI PHOTO FILM CO LTD[FUJF] , ARAKAWA

K[ARAKI], ICHIHASHI

M[ICHII], KAWATA K[KAWAI]

PRIORITY-DATA: 1998JP-0332007 (November 6, 1998),

1999JP-0007272 (January 14,

1999) , 1999JP-0018900 (January 27, 1999) , 1999JP-0091164

(March 31, 1999)

, 1999JP-0217547 (July 30, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

US 6593984 B2 July 15, 2003 N/A

> 000 G02F 001/35

JP 2000147260 A May 26, 2000 N/A

> G02B 005/30 012

US 6400433 B1 June 4, 2002 N/A

> G02F 001/1335 000

US 20020159005 A1 October 31, 2002 N/A

000

G02F 001/1335

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

US 6593984B2 Cont of November 8, 1999 1999US-0435620 N/AUS 6593984B2 2002US-0119149 April 10, 2002 US 6593984B2 Cont of US 6400433 N/A JP2000147260A N/A November 6, 1998 1998JP-0332007 US 6400433B1 N/A1999US-0435620 November 8, 1999 Cont of US20020159005A1 1999US-0435620 November 8, 1999 US20020159005A1  $A \setminus N$ 2002US-0119149 April 10, 2002 US20020159005A1 Cont of US 6400433 N/A

INT-CL (IPC): G02B005/30, G02F001/13 , G02F001/1335 ,
G02F001/35

RELATED-ACC-NO: 2000-604521, 2001-369330 , 2001-384025

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000147260A

## BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Retardation values Re400A, Re550A and Re700A of optical anisotropy layer of board measured at respective wavelengths 400 nm, 500 nm and 700 nm satisfy preset relation with retardation values Re400F, Re550F, Re700F of polymer film measured at respective wavelengths 400 nm, 550 nm and 700 nm.

Direction in which in-plane refractive index of anisotropy layer and polymer film are maximum, cross orthogonally.

DETAILED DESCRIPTION - An optical anisotropy layer and polymer film containing liquid crystal molecule oriented substantially uniform are laminated to form phase-difference board.

USE - For use as quarter-wavelength or half-wavelength board for reflection type liquid crystal display device, write-in pick-up of

optical disk e.g. CD, DVD.

ADVANTAGE - Cheap phase difference board can be obtained by the process of roll. Relative stipulations between anisotropy layer and polymer film is attained easily by adjusting the optical property of the anisotropy layer and polymer film and by adjusting LC molecule orientation.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows cross-sectional view of the phase difference board.

ABSTRACTED-PUB-NO: US 6400433B

## **EQUIVALENT-ABSTRACTS:**

NOVELTY - An optical anisotropy layer (B) whose retardation value is 210 in the wavelength of 550 nm or 115 in the wavelength of 300 or 150 nm, is laminated on the optical anisotropy layer (A), giving the board a retardation value between 0.2 and 0.3 in the wavelengths of 450, 550 and 650 nm. Either of the optical anisotropy layers consists of polymer film while the other is formed by liquid crystal molecules.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

- (a) a circularly polarized light board;
- (b) and a reflection type liquid crystal display device.

USE - For e.g. reflection type LCD device, GH-LCD, PS converter, optical pick-up.

ADVANTAGE - Simplifies regulation of optical property. Eases adjustment of optical direction of optical anisotropy layer, thus eliminating need to cut film and make a tip. Enables refractive index in thickness direction to be

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-147260 (P2000-147260A)

(43)公開日 平成12年5月26日(2000.5.26)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> |         | 識別記号 | FΙ      |        |     | デーヤコート*(参考) |
|---------------------------|---------|------|---------|--------|-----|-------------|
| G02B                      | 5/30    |      | G 0 2 B | 5/30   |     | 2H049       |
| G02F                      | 1/13    | 505  | G 0 2 F | 1/13   | 505 | 2H088       |
|                           | 1/13363 |      |         | 1/1335 | 610 | 2H091       |

#### 審査請求 未請求 請求項の表 6 FD (全 12 頁)

|          |                       | <b>海</b> 金蘭求 | 未耐水 耐水県の数6 FD (全 12 貝)        |  |  |
|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|--|
| (21)出職番号 | <b>特顯平</b> 10-332007  | (71)出職人      | 000005201<br>富士写真フイルム株式会社     |  |  |
| (22)出順日  | 平成10年11月6日(1998.11.6) |              | 神奈川県南足柄市中沼210番地               |  |  |
|          |                       | (72)発明者      | 荒川 公平<br>神奈川県小田原市園町2丁目12番1号 富 |  |  |
|          |                       |              | 士写真フイルム株式会社内                  |  |  |
|          |                       | (72)発明者      | 河田 憲                          |  |  |
|          |                       |              | 神奈川県南足柄市中점210番地 富士写真          |  |  |
|          |                       |              | フイルム株式会社内                     |  |  |
|          |                       | (74)代理人      | 100074675                     |  |  |
|          |                       |              | 弁理士 柳川 泰男                     |  |  |
|          |                       |              | <b>品称</b> 百に絞く                |  |  |

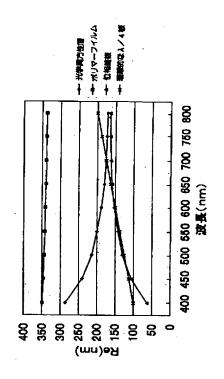
# (54) 【発明の名称】 位相差板

## (57)【要約】

【課題】 使用する波長領域全体で入/4または入/2 を達成することができる位相差板を提供する。

【解決手段】 液晶性分子を含む光学異方性層とポリマーフイルムとが積層されている位相差板において、波長400nm、550nmおよび700nmで測定した光学異方性層のレターデーション値であるRe400nm、550nmおよび700nmで測定したポリマーフイルムのレターデーション値であるRe400F、Re550FおよびRe700Fとを下記式(1)および(2)を満足させ、さらに光学異方性層の面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とを実質的に直交させる。

- (1) Re550A<Re550F
- (2) Re400F/Re700F<Re400A/Re700A



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶性分子を含む光学異方性層とポリマーフイルムとが積層されている位相差板であって、波長400nm、550nmおよび700nmで測定した光学異方性層のレターデーション値であるRe400nm、550nmおよび700nmで測定したポリマーフイルムのレターデーション値であるRe400F、Re550FおよびRe700Fとが下記式(1)および(2)を満足し、さらに光学異方性層の面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とが実質的に直交していることを特徴とする位相差板。

- (1) Re550A<Re550F
- (2) Re400F/Re700F<Re400A/Re700A

【請求項2】 光学異方性層の液晶性分子が実質的に均一に配向している請求項1に記載の位相差板。

【請求項3】 光学異方性層の液晶性分子が実質的に均一に配向している状態で固定されている請求項2に記載 20 の位相差板。

【請求項4】 重合反応により液晶性分子が固定されている請求項3に記載の位相差板。

【請求項5】 光学異方性層の液晶性分子が、ディスコティック液晶性分子であって、ディスコティック液晶性分子がポリマーフイルム面に対して実質的に垂直に配向している請求項1に記載の位相差板。

【請求項6】 Re400F、Re700F、Re40 0AおよびRe700Aが下記式(2a)および(2 b)を満足する請求項1に記載の位相差板。

(2a) Re400F/Re700F<1.2

(2b) 1. 3<Re400A/Re700A

## 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶性分子を含む 光学異方性層とポリマーフイルムとが積層されている位 相差板に関する。特に本発明は、反射型液晶表示装置に おいて使用されるλ/4板または入/2板、光ディスク の書き込み用のピックアップに使用される入/4板、あ るいは反射防止膜として利用される入/4板として有効 40 e700A な位相差板に関する。 [2]光学

#### [0002]

【従来の技術】 λ/4 板および λ/2 板は、非常に多くの用途を有しており、既に実際に使用されている。しかし、 λ/4 板あるいは λ/2 板と称していても、ある特定波長で λ/4 や λ/2 を達成しているだけであって、使用する波長領域全体で λ/4 や λ/2 を達成しているものはなかった。波長分散の異なる位相差フィルムを積層することにより、狭い範囲で λ/4 や λ/2 を達成できることは知られている。しかし、位相差フィルムの積

層体は、位相差フイルムをカットして得られるチップを 直交するように積層する。そのため、フイルムの積層に 煩雑な処理を必要とし、コストが増大するため実用化さ れていない。反射型LCD (液晶表示装置) の用途で は、波長分散の小さいノルボルネンポリマーフイルムか らなる入/4板や入/2板が位相差板として使用されて いる。しかし、このような位相差板は、特定の波長(多 くは550 nm近辺) において入/4または入/2にな るように設計されており、その波長を外れると入/4ま たは入/2の条件が満たされない。そのため、光漏れが 起きて、装置の表示画像の品位に問題が生じる。防眩用 の反射防止膜として利用される λ / 4 板についても、反 射型LCDと同様の問題がある。光ディスク(例、C D、DVD)の書き込み用のピックアップに使用される 入/4板に関しては、光ディスクの書き込み波長が各社 各様であることが問題である。そこで、各社それぞれの 仕様に合わせて削りだした水晶板を、λ/4板として使 用している。そのように製造する水晶板は、非常に価格 が高い。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、使用 する波長領域全体で入/4または入/2を達成すること ができる位相差板を提供することである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記 [1]~[6]の位相差板により達成された。

- [1]液晶性分子を含む光学異方性層とポリマーフイルムとが積層されている位相差板であって、波長400nm、550nmおよび700nmで測定した光学異方性30層のレターデーション値であるRe400nm、550nmおよび700nmで測定したポリマーフイルムのレターデーション値であるRe400F、Re550FおよびRe700Fとが下記式(1)および(2)を満足し、さらに光学異方性層の面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とボリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とボ実質的に直交していることを特徴とする位相差板。
  - (1) Re 550A < Re 550 F
  - (2) Re 400 F/Re 700 F<Re 400 A/R e 700 A
  - [2] 光学異方性層の液晶性分子が実質的に均一に配向している[1] に記載の位相差板。
  - [3] 光学異方性層の液晶性分子が実質的に均一に配向している状態で固定されている[2] に記載の位相差板。
  - [4] 重合反応により液晶性分子が固定されている
  - [3]に記載の位相差板。
- ものはなかった。波長分散の異なる位相差フイルムを積 [5]光学異方性層の液晶性分子が、ディスコティック層することにより、狭い範囲で入/4や入/2を達成で 液晶性分子であって、ディスコティック液晶性分子がポきることは知られている。しかし、位相差フイルムの積 50 リマーフイルム面に対して実質的に垂直に配向している

[1] に記載の位相差板。

[6] Re400F、Re700F、Re400AおよびRe700Aが下記式(2a)および(2b)を満足する[1]に記載の位相差板。

(2a) Re400F/Re700F<1. 2 (2b) 1. 3<Re400A/Re700A [0005]

【発明の効果】本発明者の研究の結果、液晶性分子を含 む光学異方性層とポリマーフイルムとの積層体を位相差 板として使用し、光学異方性層とポリマーフイルムの光 10 学的性質を調節するとの簡単な手段により、使用する波 長領域全体で入/4または入/2を達成できることが判 明した。光学的性質の調節とは、上記式(1)と(2) を満足すること、および光学異方性層とポリマーフイル ムの面内の屈折率が最大となる方向の調節である。液晶 性分子を含む光学異方性層は、ポリマーフイルムよりも 光学的規定の調節が容易である。本発明が必要とする光 学的性質は、いずれも光学異方性層とポリマーフイルム との間の相対的な規定であるため、光学異方性層側の光 学的性質を調節することで容易に達成できる。例えば、 ポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向と光 学異方性層の面内の屈折率が最大となる方向とが直交す るように、光学異方性層に含まれる液晶性分子の配向を 調節すれば、フイルムをチップ化することなく、ロール ツーロールの処理で安価に、目的とする 入/4 板または  $\lambda/2$ 板が得られる。

## [0006]

【発明の実施の形態】[位相差板の光学的性質]第1 線方向から入射に、波長550nmで測定したポリマーフイルムのレタ 値を意味する。 ーデーション値(Re550F)を波長550nmで測 30 れる値である。 定した光学異方性層のレターデーション値(Re550 (3)レターテム)よりも大きな値に調節する。すなわち、Re550 d ストスの変更なる。

# (1) Re550A<Re550F

λ/4板の用途では、Re550AとRe550Fとの差は、100乃至180nmであることが好ましく、120乃至160nmであることがさらに好ましく、130乃至150nmであることが最も好ましい。 λ/2板の用途では、Re550AとRe550Fとの差は、240乃至360nmであることが好ましく、240乃至320nmであることがさらに好ましく、260乃至300nmであることが最も好ましい。

【0007】第2に、波長400nmで測定したポリマーフイルムのレターデーション値(Re400F)と波長700nmで測定したポリマーフイルムのレターデーション値(Re700F)との比(Re400F/Re700F)よりも、波長400nmで測定した光学異方性層のレターデーション値(Re400A)と波長700nmで測定した光学異方性層のレターデーション値

112000 1472

(Re700A) との比(Re400A/Re700A) の方が大きな値となるように調節する。すなわち、Re400F、Re700F、Re400AおよびRe700Aが下記式(2) を満足するようにする。

4

(2) Re 400 F/Re 700 F<Re 400 A/R e 700 A

Re400F、Re700F、Re400AおよびRe700Aは、下記式(2a)および(2b)を満足することが好ましく、下記式(2c)および(2d)を満足することがさらに好ましく、下記式(2e)および(2f)を満足することが最も好ましい。

(2a) Re400F/Re700F<1.2

(2b) 1. 3<Re400A/Re700A

(2c) Re400F/Re700F<1.15

(2d) 1. 45 < Re 400 A / Re 700 A

(2e) Re400F/Re700F<1. 1

(2f) 1.6<Re400A/Re700A

【0008】第3に、光学異方性層の面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向とを実質的に直交させる。実質的に直交させるとは、二つの方向間の角度が75乃至105°であることを意味する。二つの方向間の角度は、80乃至100°であることが好ましく、85乃至95°であることがらに好ましく、87乃至93°であることが最も好ましい。

【0009】式(1)および(2)におけるレターデーション値は、光学異方性層またはポリマーフイルムの法 線方向から入射した光に対する面内のレターデーション 値を意味する。具体的には、下記式(3)により定義さ )れる値である。

(3) レターデーション値 (Re) =  $(nx-ny) \times d$ 

式中、nxおよびnyは光学異方性層またはポリマーフ イルムの面内の主屈折率であり、そしてdは光学異方性 層またはポリマーフイルムの厚み(nm)である。

【0010】位相差板が以上のような光学的性質を有することで、必要とされる波長領域全体で入/4または入/2が達成できる。必要とされる波長領域とは、一般に可視領域、すなわち300万至900nmの範囲から選択される。可視領域から任意の100nm以上の波長範囲で調べても入/4または入/2が達成できることが望ましい。また、必要に応じて、200nm以上あるいは300nm以上の貸料域全体でも入/4または入/2が達成できる。入/4または入/2が達成できるとは、特定の領域での位相差が±15%の範囲内であることを意味する。位相差は、±10%の範囲内であることが好ましく、±5%の範囲内であることがおらに好ましい。任意の波長範囲については特に制限はない(例えば、300~400nmあるいは450~550nm)。

50 【0011】[位相差板の構成]図1は、本発明の位相

差板の代表的な構成を示す断面模式図である。図1に示 すように、代表的な位相差板は、ポリマーフイルム (1)、透明支持体(2)、配向膜(3)および光学異 方性層(4)を、この順に積層した構成を有する。光学 異方性層(4)の面内の屈折率が最大となる方向(4 1)とポリマーフイルム(1)の面内の屈折率が最大と なる方向(11)は、直交している。光学異方性層 (4) はディスコティック液晶性分子(42)を含む。 ディスコティック液晶性分子(42)は垂直に配向して いる。ディスコティック液晶性分子(42)の円盤面の 10 方向が、光学異方性層(4)の面内の屈折率が最大とな る方向(41)に相当する。ポリマーフイルム(1) は、一軸延伸フイルムである。使用するポリマーの固有 複屈折が正の場合には、フイルムの延伸方向は、ポリマ ーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向(11)に 相当する。使用するポリマーの固有複屈折が負の場合に は、フイルムの延伸方向は、ポリマーフイルムの面内の 屈折率が最大となる方向(11)に垂直な方向(41と

同じ方向) に相当する。

【0012】[ポリマーフイルム]ポリマーフイルム は、フイルムに光学異方性を付与できるポリマーから形 成する。そのようなポリマーの例には、ポリオレフィン (例、ポリエチレン、ポリプロピレン、ノルボルネン系 ポリマー)、ポリビニルアルコール、ポリメタクリル酸 エステル、ポリアクリル酸エステルおよびセルロースエ ステルが含まれる。また、これらのポリマーの共重合体 あるいはポリマー混合物を用いてもよい。フイルムの光 学異方性は、延伸により得ることが好ましい。延伸は一 軸延伸であることが好ましい。一軸延伸は、2つ以上の ロールの周速差を利用した縦一軸延伸またはポリマーフ 30 イルムの両サイドを掴んで幅方向に延伸するテンター延 伸が好ましい。なお、二枚以上のポリマーフイルムを用 いて、二枚以上のフイルム全体の光学的性質が前記の条 件を満足してもよい。使用するポリマーの固有複屈折が 正の場合には、ポリマーフイルムの面内の屈折率が最大 となる方向は、フイルムの延伸方向に相当する。使用す るポリマーの固有複屈折が負の場合には、ポリマーフイ ルムの面内の屈折率が最大となる方向は、フイルムの延 伸方向に垂直な方向に相当する。ポリマーフイルムは、 複屈折のムラを少なくするためにソルベントキャスト法 40 により製造することが好ましい。ポリマーフイルムの厚 さは、20乃至500nmであることが好ましく、50 乃至200nmであることがさらに好ましく、50乃至 100nmであることが最も好ましい。

【0013】 [光学異方性層] 光学異方性層は、液晶性 分子を含む。液晶性分子としては、棒状液晶性分子また はディスコティック液晶性分子が好ましく、ディスコティック液晶性分子が特に好ましい。液晶性分子は、が実 質的に均一に配向していることが好ましく、実質的に均 一に配向している状態で固定されていることがさらに好 50

ましく、重合反応により液晶性分子が固定されているこ とが最も好ましい。液晶性分子の配向は、光学異方性層 の面内の屈折率が最大となる方向とポリマーフイルムの 面内の屈折率が最大となる方向とが実質的に直交するよ うに調整する。ディスコティック液晶を使用する場合に は、ポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向 に液晶のダイレクタが向くようなホモジニアス配向にす る。棒状液晶を使用する場合には、ポリマーフイルムの 面内の屈折率が最大となる方向と直交する方向にダイレ クタが向くようなホモジニアス配向にする。棒状液晶性 分子としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフ ェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステ ル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、 シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニル ピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、 フェニルジオキサン類、トラン類およびアルケニルシク ロヘキシルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。以 上のような低分子液晶性分子だけではなく、高分子液晶 性分子も用いることができる。

6

【0014】特に好ましいディスコティック液晶性分子 について、さらに説明する。ディスコティック液晶性分 子は、ポリマーフイルム面に対して実質的に垂直(50 乃至90度の範囲の平均傾斜角)に配向させることが好 ましい。ディスコティック液晶性分子は、様々な文献 (C. Destrade et al., Mol. Crysr. Liq. Cryst., vo 1. 71, page 111 (1981) ; 日本化学会編、季刊化学総 説、No. 22、液晶の化学、第5章、第10章第2節 (1994); B. Kohne et al., Angew. Chem. Soc. Chem. C omm., page 1794 (1985); J. Zhang et al., J. Am. Che ■. Soc., vol. 116, page 2655 (1994)) に記載されて いる。ディスコティック液晶性分子の重合については、 特開平8-27284公報に記載がある。 ディスコティ ック液晶性分子を重合により固定するためには、ディス コティック液晶性分子の円盤状コアに、置換基として重 合性基を結合させる必要がある。ただし、円盤状コアに 重合性基を直結させると、重合反応において配向状態を 保つことが困難になる。そこで、円盤状コアと重合性基 との間に、連結基を導入する。従って、重合性基を有す るディスコティック液晶性分子は、下記式(I)で表わ される化合物であることが好ましい。

[0015](I)D(-L-P)<sub>n</sub>

式中、Dは円盤状コアであり; Lは二価の連結基であり; Pは重合性基であり; そして、nは4乃至12の整数である。式(I)の円盤状コア(D)の例を以下に示す。以下の各例において、LP(またはPL)は、二価の連結基(L)と重合性基(P)との組み合わせを意味する。

[0016]

0 【化1】

[0017]

[0018]

★【0020】 【化5】

【0019】 【化4】 (D7)

LP LP 40

\_

[0022]

【化7】

(D12)

【0023】式(I)において、二価の連結基(L) は、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、一 CO一、-NH-、-O-、-S-およびそれらの組み 合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であること\*50 L19:-O-CO-AR-O-AL-O-AL-O-A

\*が好ましい。二価の連結基(L)は、アルキレン基、ア ルケニレン基、アリーレン基、-CO-、-NH-、-〇一および一S一からなる群より選ばれる二価の基を少 なくとも二つ組み合わせた基であることがさらに好まし い。二価の連結基(L)は、アルキレン基、アルケニレ ン基、アリーレン基、一CO一および一〇一からなる群 より選ばれる二価の基を少なくとも二つ組み合わせた基 であることが最も好ましい。アルキレン基の炭素原子数 20 は、1乃至12であることが好ましい。アルケニレン基 の炭素原子数は、2乃至12であることが好ましい。ア リーレン基の炭素原子数は、6 乃至10であることが好 ましい。アルキレン基、アルケニレン基およびアリーレ ン基は、置換基(例、アルキル基、ハロゲン原子、シア ノ、アルコキシ基、アシルオキシ基)を有していてもよ 43.

【0024】二価の連結基(L)の例を以下に示す。左 側が円盤状コア(D)に結合し、右側が重合性基(P) に結合する。ALはアルキレン基またはアルケニレン基 30 を意味し、ARはアリーレン基を意味する。

L1:-AL-CO-O-AL-

L2:-AL-CO-O-AL-O-

L3:-AL-CO-O-AL-O-AL-

L4:-AL-CO-O-AL-O-CO-

L5:-CO-AR-O-AL-

L6:-CO-AR-O-AL-O-

L7:-CO-AR-O-AL-O-CO-

L8:-CO-NH-AL-

L9:-NH-AL-O-

40 L10: -NH -AL-O-CO-

[0025] L11: -O-AL-

L12: -O-AL-O-

L13: -O-AL-O-CO-

I.14: -O-AL-O-CO-NH-AL-

L15: -O-AL-S-AL-

L16: -O-CO-AR-O-AL-CO-

L17: -O-CO-AR-O-AL-O-CO-

L18: -O-CO-AR-O-AL-O-AL-O-CO-

12 \*【0026】式(I)の重合性基(P)は、重合反応の

種類に応じて決定する。 重合性基 (P) の例を以下に示

L-O-CO-L20: -S-AL-L21: -S-AL-O-

L22: -S-AL-O-CO-

L23: -S-AL-S-AL-

L24: -S-AR-AL-

(P1) -CH=CH2 (P2)

(P3)

--СН<sub>2</sub>--С⊒СН —С⊒СН

す。

[0027]

【化8】

※10※【化9】

(P4) ---NH<sub>2</sub> (P5) —60₃H (P6)

[0029]

[0028]

(P7) C=CH<sub>2</sub> СН₃

★【化10】 (P8) --CH=CH-CH<sub>3</sub>

(P9) --N=C=S

[0030]

(P10) -SH

☆20☆【化11】 (P11)

(P12) **—он** 

[0031]

(P13)

◆【化12】 (P14)

-CHO

---N=C=0

(P15)

-CO2H

-CH=CH-C2H5

[0032] 【化13】 (P16) -CH=CH-n-C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>

(P17) -CH=C-CH<sub>3</sub> ĊH3

【0033】重合性基(P)は、不飽和重合性基(P 1, P2, P3, P7, P8, P14, P15, P1 6) またはエポキシ基 (P6) であることが好ましく、 不飽和重合性基であることがさらに好ましく、エチレン 性不飽和重合性基(P1、P7、P8、P14、P1 5、P16)であることが最も好ましい。式(I)にお いて、nは4乃至12の整数である。具体的な数字は、 ディスコティックコア (D) の種類に応じて決定され る。なお、複数のLとPの組み合わせは、異なっていて もよいが、同一であることが好ましい。二種類以上のデ ィスコティック液晶性分子(例えば、二価の連結基に不 斉炭素原子を有する分子と有していない分子)を併用し てもよい。

【0034】光学異方性層は、ディスコティック液晶性 分子あるいは下記の重合性開始剤や他の添加剤を含む塗 布液を、垂直配向膜の上に塗布することで形成する。塗 布液の調製に使用する溶媒としては、有機溶媒が好まし\*50 明細書記載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合

\*く用いられる。有機溶媒の例には、アミド(例、N, N ージメチルホルムアミド) 、スルホキシド (例、ジメチ 30 ルスルホキシド)、ヘテロ環化合物(例、ピリジン)、 炭化水素(例、ベンゼン、ヘキサン)、アルキルハライ ド (例、クロロホルム、ジクロロメタン)、エステル (例、酢酸メチル、酢酸ブチル)、ケトン(例、アセト ン、メチルエチルケトン)、エーテル(例、テトラヒド ロフラン、1,2-ジメトキシエタン)が含まれる。ア ルキルハライドおよびケトンが好ましい。二種類以上の 有機溶媒を併用してもよい。塗布液の塗布は、公知の方 法 (例、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビア コーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダ 40 イコーティング法) により実施できる。

【0035】垂直配向させたディスコティック液晶性分 子は、配向状態を維持して固定する。固定化は、ディス コティック液晶性分子に導入した重合性基 (P) の重合 反応により実施することが好ましい。重合反応には、熱 重合開始剤を用いる熱重合反応と光重合開始剤を用いる 光重合反応とが含まれる。光重合反応が好ましい。光重 合開始剤の例には、αーカルボニル化合物 (米国特許2 367661号、同2367670号の各明細書記

載)、アシロインエーテル (米国特許2448828号

物(米国特許2722512号明細書記載)、多核キノ ン化合物 (米国特許3046127号、同295175 8号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイ マーとpーアミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国 特許3549367号明細書記載)、アクリジンおよび フェナジン化合物 (特開昭60-105667号公報、 米国特許4239850号明細書記載)およびオキサジ アゾール化合物 (米国特許4212970号明細書記 載) が含まれる。

【0036】光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分 10 の0.01乃至20重量%であることが好ましく、0. 5乃至5重量%であることがさらに好ましい。ディスコ ティック液晶性分子の重合のための光照射は、紫外線を 用いることが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/ cm<sup>2</sup> 乃至50J/cm<sup>2</sup> であることが好ましく、10 O乃至800mJ/cm² であることがさらに好まし い。光重合反応を促進するため、加熱条件下で光照射を 実施してもよい。光学異方性層の厚さは、0.175至1 0μmであることが好ましく、0.5乃至5μmである ことがさらに好ましく、1乃至5 mmであることが最も 20 表す。 好ましい。

【0037】 [垂直配向膜] ディスコティック液晶性分 子を垂直に配向させるためには、配向膜の表面エネルギ ーを低下させることが重要である。具体的には、ポリマ 一の官能基により配向膜の表面エネルギーを低下させ、 これによりディスコティック液晶性分子を立てた状態に する。配向膜の表面エネルギーを低下させる官能基とし ては、フッ素原子および炭素原子数が10以上の炭化水 素基が有効である。 フッ素原子または炭化水素基を配向 膜の表面に存在させるために、ポリマーの主鎖よりも側 30 鎖にフッ素原子または炭化水素基を導入することが好ま しい。含フッ素ポリマーは、フッ素原子を0.05乃至 80重量%の割合で含むことが好ましく、0.1乃至7 0重量%の割合で含むことがより好ましく、0.5乃至 65重量%の割合で含むことがさらに好ましく、1乃至 60重量%の割合で含むことが最も好ましい。炭化水素 基は、脂肪族基、芳香族基またはそれらの組み合わせで ある。脂肪族基は、環状、分岐状あるいは直鎖状のいず れでもよい。脂肪族基は、アルキル基(シクロアルキル 基であってもよい) またはアルケニル基 (シクロアルケ 40 ニル基であってもよい) であることが好ましい。炭化水 素基は、ハロゲン原子のような強い親水性を示さない置 換基を有していてもよい。炭化水素基の炭素原子数は、 10乃至100であることが好ましく、10乃至60で あることがさらに好ましく、10乃至40であることが 最も好ましい。ポリマーの主鎖は、ポリイミド構造また はポリビニルアルコール構造を有することが好ましい。 【0038】ポリイミドは、一般にテトラカルボン酸と ジアミンとの縮合反応により合成する。二種類以上のテ トラカルボン酸あるいは二種類以上のジアミンを用い

て、コポリマーに相当するポリイミドを合成してもよ い。フッ素原子または炭化水素基は、テトラカルボン酸 起源の繰り返し単位に存在していても、ジアミン起源の 繰り返し単位に存在していても、両方の繰り返し単位に 存在していてもよい。ポリイミドに炭化水素基を導入す る場合、ポリイミドの主鎖または側鎖にステロイド構造 を形成することが特に好ましい。側鎖に存在するステロ イド構造は、炭素原子数が10以上の炭化水素基に相当 し、ディスコティック液晶性分子を垂直に配向させる機 能を有する。本明細書においてステロイド構造とは、シ クロペンタノヒドロフェナントレン環構造またはその環 の結合の一部が脂肪族環の範囲(芳香族環を形成しない 範囲) で二重結合となっている環構造を意味する。

【0039】フッ素変性ポリビニルアルコールも垂直配 向膜に好ましく用いることができる。フッ素変性ポリビ ニルアルコールは、フッ素原子を含む繰り返し単位を5 乃至80モル%の範囲で含むことが好ましく、7乃至7 0モル%の範囲で含むことがさらに好ましい。好ましい フッ素変性ポリビニルアルコールを、下記式(PV)で

(PV)

-(VA1)x-(FRU)y-(VAc)z-式中、VA1は、ビニルアルコール繰り返し単位であ り;FRUは、フッ素原子を含む繰り返し単位であり; VAcは酢酸ビニル繰り返し単位であり;xは、20万 至95モル% (好ましくは24乃至90モル%) であ り; yは、5乃至80モル% (好ましくは7乃至70モ ル%) であり; そして、zは0乃至30モル% (好まし くは2乃至20モル%)である。好ましいフッ素原子を 含む繰り返し単位(FRU)を、下記式(FRU-I) および (FRU-II) で表す。

[0040] 【化14】 (FRU-I) (FRU-II) -CH<sub>2</sub>--CH--L1-Rf1

【0041】式中、L<sup>1</sup> は、-O-、-CO-、-SO 2 一、一NH一、アルキレン基、アリーレン基およびそ れらの組み合わせから選ばれる二個の連結基であり; L <sup>2</sup> は、単結合あるいは-O-、-CO-、-SO<sub>2</sub> -、 -NH-、アルキレン基、アリーレン基およびそれらの 組み合わせから選ばれる二価の連結基であり;そしてR f1 およびRf2 は、それぞれフッ素置換炭化水素基で ある。アルキレン基およびアリーレン基はフッ素原子に より置換されていてもよい。上記の組み合わせにより形 成される二価の連結基の例を、以下に示す。

50 [0042]L1:-O-CO-

L2:-O-CO-アルキレン基-O-

L3:-O-CO-アルキレン基-CO-NH-

L4:-O-CO-アルキレン基-NH-SO2 -アリ ーレン基-O-

L5:-アリーレン基-NH-CO-

L6: -アリーレン基-CO-O-

L7:-アリーレン基-CO-NH-

L8:~アリーレン基-0-

L9:-O-CO-NH-アリーレン基-NH-CO-【0043】フッ素置換炭化水素基の炭化水素基は、脂 10 肪族基、芳香族基またはそれらの組み合わせである。脂 肪族基は、環状、分岐状あるいは直線状のいずれでもよ い。脂肪族基は、アルキル基(シクロアルキル基であっ てもよい) またはアルケニル基 (シクロアルケニル基で あってもよい)であることが好ましい。脂肪族基は、フ ッ素原子以外にも、他のハロゲン原子のような強い親水 性を示さない置換基を有していてもよい。炭化水素基の 炭素原子数は、1乃至100であることが好ましく、2 乃至60であることがさらに好ましく、3乃至40であ ることが最も好ましい。炭化水素基の水素原子がフッ素 20 原子で置換されている割合は、50乃至100モル%で あることが好ましく、70乃至100モル%であること がより好ましく、80乃至100モル%であることがさ らに好ましく、90乃至100モル%であることが最も 好ましい。

【0044】炭素原子数が10以上の炭化水素基を有す る変性ポリビニルアルコールも垂直配向膜に好ましく用 いることができる。炭化水素基は、脂肪族基、芳香族基 またはそれらの組み合わせである。脂肪族基は、環状、 分岐状あるいは直鎖状のいずれでもよい。脂肪族基は、 アルキル基 (シクロアルキル基であってもよい) または アルケニル基 (シクロアルケニル基であってもよい) で あることが好ましい。炭化水素基は、ハロゲン原子のよ うな強い親水性を示さない置換基を有していてもよい。 炭化水素基の炭素原子数は、10万至100であること が好ましく、10万至60であることがさらに好まし く、10乃至40であることが最も好ましい。炭化水素 基を有する変性ポリビニルアルコールは、炭素原子数が 10以上の炭化水素基を有する繰り返し単位を2乃至8 0モル%の範囲で含むことが好ましく、3乃至70モル 40 %含むことがさらに好ましい。好ましい炭素原子数が1 0以上の炭化水素基を有する変性ポリビニルアルコール を、下記式 (PV) で表す。

(PV)

- (VAI) x- (HyC) y- (VAc) z-式中、VAIは、ビニルアルコール繰り返し単位であ り; HyCは、炭素原子数が10以上の炭化水素基を有 する繰り返し単位であり; VAcは酢酸ビニル繰り返し 単位であり; xは、20乃至95モル% (好ましくは2 5乃至90モル%)であり; yは、2乃至80モル% (好ましくは3乃至70モル%) であり; そして、zは0乃至30モル% (好ましくは2乃至20モル%) であ

る。好ましい炭素原子数が10以上の炭化水素基を有する繰り返し単位(HyC)を、下記式(HyC-I)および(HyC-II)で表す。

16

[0045]

【0046】式中、L<sup>1</sup> は、-O-、-CO-、-SO 2 -、-NH-、アルキレン基、アリーレン基およびそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基であり; L<sup>2</sup> は、単結合あるいは-O-、-CO-、-SO<sub>2</sub> -、-NH-、アルキレン基、アリーレン基およびそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基であり; そしてR<sup>1</sup> およびR<sup>2</sup> は、それぞれ炭素原子数が10以上の炭化水素基である。上記の組み合わせにより形成される二価の連結基の例は、前記式(FRU-I)および(FRU-II)で示した例と同様である。

【0047】垂直配向膜に用いるポリマーの重合度は、 200乃至5000であることが好ましく、300乃至 3000であることが好ましい。ポリマーの分子量は、 9000乃至200000であることが好ましく、13 000万至130000であることがさらに好ましい。 二種類以上のポリマーを併用してもよい。垂直配向膜の 形成において、ラビング処理を実施することが好まし い。ラビング処理は、上記のポリマーを含む膜の表面 を、紙や布で一定方向に、数回こすることにより実施す る。なお、垂直配向膜を用いてディスコティック液晶性 分子を垂直に配向させてから、その配向状態のままディ スコティック液晶性分子を固定して光学異方性層を形成 し、光学異方性層のみをポリマーフイルム(または透明 支持体)上に転写してもよい。垂直配向状態で固定され たディスコティック液晶性分子は、垂直配向膜がなくて も配向状態を維持することができる。そのため、本発明 の位相差板では、垂直配向膜は(位相差板の製造におい て必須ではあるが)必須の要素ではない。

【0048】[透明支持体]透明支持体を用いてもよい。透明支持体としては、波長分散が小さいポリマーフィルムを用いることが好ましい。透明支持体は、光学異方性が小さいことも好ましい。支持体が透明であるとは、光透過率が80%以上であることを意味する。波長分散が小さいとは、具体的には、Re400/Re70の比が1.2未満であることが好ましい。光学異方性が小さいとは、具体的には、面内レターデーション(R50e)が20nm以下であることが好ましく、10nm以

18

下であることがさらに好ましい。なお、透明支持体が一 定の光学異方性を有する場合は、透明支持体と前述した ポリマーフィルムとの積層体が全体として、前述したポ リマーフィルムの光学的性質を満足する必要がある。ポ リマーの例には、セルロースエステル、ポリカーボネー ト、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリ レートおよびポリメタクリレートが含まれる。セルロー スエステルが好ましく、アセチルセルロースがさらに好 ましく、トリアセチルセルロースが最も好ましい。ポリ ことが好ましい。透明支持体の厚さは、20乃至500 μmであることが好ましく、50乃至200μmである ことがさらに好ましい。透明支持体とその上に設けられ る層(接着層、垂直配向膜あるいは光学異方性層)との 接着を改善するため、透明支持体に表面処理(例、グロ 一放電処理、コロナ放電処理、紫外線(UV)処理、火 炎処理)を実施してもよい。透明支持体の上に、接着層 (下塗り層)を設けてもよい。

【0049】 [位相差板の用途] 本発明の位相差板は、 反射型液晶表示装置において使用される入/4板または\*20 【化16】 変性ポリビニルアルコール

\* 入/2板、光ディスクの書き込み用のピックアップに使 用される  $\lambda / 4$  板、あるいは反射防止膜として利用され る入/4板として、特に有利に用いられる。なお、入/ 4板または入/2板は、一般に偏光板と組み合わせて使 用される。よって、本発明の位相差板を偏光板と組み合 わせた積層体として構成しておくと、容易に反射型液晶 表示装置のような用途とする装置に組み込むことができ る。

[0050]

マーフイルムは、ソルベントキャスト法により形成する 10 【実施例】[実施例1]632.8nmでのレターデー ションがゼロのトリアセチルセルロースフイルムを透明 支持体として用いた。下記の変性ポリビニルアルコール をメタノールとアセトンとの混合溶媒(容量比=50/ 50)に溶解して、5重量%溶液を調製した。この溶液 ををバーコーターを用いて透明支持体の上に1μmの厚 さに塗布した。塗布層を、60℃の温風で2分間乾燥 し、その表面をラビング処理して、垂直配向膜を形成し た。

[0051]

--(CH<sub>2</sub>--CH)<sub>80</sub>--- --(CH<sub>2</sub>--CH)<sub>12</sub>--- --(CH<sub>2</sub>--CH)<sub>8</sub>--όн О-СО-СН₃ 0-CO-n-C7F15

【0052】垂直配向膜の上に、下記の組成の塗布液を 塗布し、ディスコティック液晶性分子をホモジニアスに 垂直配向させた。次に、500w/cm²の照度の水銀 ランプで紫外線を1秒間照射してディスコティック液晶 性分子を重合させた。このようにして光学異方性層を形※

※成した。ディスコティック液晶性分子は、透明支持体の 長手方向に光軸 (ダイレクタ) を有するようにホモジニ アス配向をしていた。透明支持体の幅方向に遅相軸を有 していた。

【0053】

#### 光学異方性層塗布液組成

下記のディスコティック液晶件分子 32.6重量% セルロースアセテートブチレート 0.7重量% 下記の変性トリメチロールプロパントリアクリレート 3.2重量% 下記の増感剤 0.4重量% 下記の光重合開始剤 1.1重量% メチルエチルケトン 62.0重量%

[0054]

★40★【化17】

ディスコティック液晶性分子

[0055]

☆50☆【化18】

9 20 **変性**トリメチロールプロパントリアクリレート CH<sub>2</sub>--(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>1</sub>--O-CO-CH=CH<sub>2</sub> C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>--C-CH<sub>2</sub>--(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>m</sub>-O-CO-CH=CH<sub>2</sub> 1+m+n=3.5 CH<sub>2</sub>--(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>n</sub>-O-CO-CH=CH<sub>2</sub>

[0056]

\* \* 【化19】 光量合開始剤 C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> H<sub>3</sub>CS—CO—CH<sub>3</sub> CO—CH<sub>3</sub> CO—CH

【0057】波長400nm、550nmおよび700 nmで光学異方性層のレターデーション値を測定した。 結果を以下に示す。

Re400A: 286 nm Re550A: 200 nm Re700A: 176 nm

Re400A/Re700A:1.625

さらに、光学異方性層のレターデーション値の波長依存 20 た。 性を測定した。結果を図2に示す。

【0058】次に、厚さ100μmのポリビニルアルコールフイルムを、2つのロールの周速差を利用した縦一軸延伸を行い、ポリマーフイルムを得た。ポリマーフイルムは、長手方向に遅相軸を有していた。波長400nm、550nmおよび700nmでポリマーフイルムのレターデーション値を測定した。結果を以下に示す。

Re400F:348.8nm Re550F:342.0nm Re700F:338.6nm

Re400F/Re700F:1.030

さらに、光学異方性層のレターデーション値の波長依存 性を測定した。結果を図2に示す。

【0059】光学異方性層を形成した透明支持体と、ポリマーフイルムとを、それぞれの長手方向が一致するよ※

※うに積層して、本発明に従う位相差板を得た。得られた 位相差板の波長依存性を測定した。結果を図2に示す。 図2は、光学異方性層、ポリマーフイルムおよび位相差 板の波長依存性と、理想的な人/4板の波長依存性を示 すグラフである。図2に示すように、波長450 nmか ら700 nmの広い範囲において、位相差板の波長依存 性と理想的な入/4板の波長依存性とが近似の値を示し

## 【図面の簡単な説明】

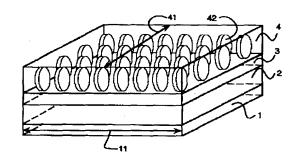
【図1】本発明の位相差板の代表的な構成を示す断面模 式図である。

【図2】光学異方性層、ポリマーフイルムおよび位相差 板の波長依存性と、理想的な入/4板の波長依存性を示 すグラフである。

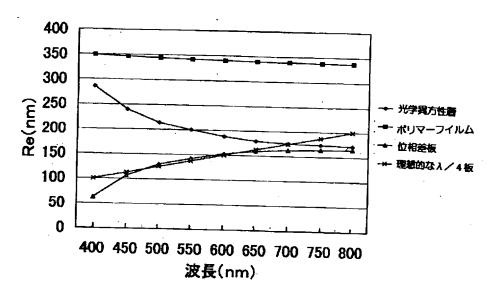
### 【符号の説明】

- 1 ポリマーフイルム
- 2 透明支持体
- 30 3 配向膜
  - 4 光学異方性層
  - 11 ポリマーフイルムの面内の屈折率が最大となる方向
  - 41 光学異方性層の面内の屈折率が最大となる方向
  - 42 ディスコティック液晶性分子

【図1】







# フロントページの続き

Fターム(参考) 2H049 BA06 BA07 BA25 BA42 BB03 BB43 BC03 BC04 BC05 BC22 2H088 GA01 HA17 HA18 KA07 MA20 2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z FB02 FC23 KA02 LA30